CLIPPEDIMAGE= JP410189248A

PAT-NO: JP410189248A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10189248 A

TITLE: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

PUBN-DATE: July 21, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKATSUKA, MASAKATSU

KITAMOTO, NORIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUI CHEM INC

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP09291150

APPL-DATE: October 23, 1997

INT-CL (IPC): H05B033/14; C09K011/06

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic

electroluminescent element with

high luminescent efficiency and high luminance by interposing a layer

containing a fluoranthene derivative between a pair of electrodes.

SOLUTION: An organic electroluminescent element interposing at least one layer

containing at least one kind of fluoranthene derivatives represented by the

formula (wherein X1-X10 show a hydrogen atom, a halogen atom, a straight chain,

branched, or cyclic alkyl group, alkoxy group, a substituting or

non-substituting aryl group, at least one of X1-X10 is a straight chain,

branched, or cyclic alkyl group, alkoxy group, or a substituting or non-

substituting aryl group, and an adjacent alkyl group and aryl group of X7-X10

may be bonded and form a ring.) for example, 7-methyl fluoranthene as a

03/14/2002, EAST Version: 1.03.0002

luminescent layer is manufactured. The organic electroluminescent element with high luminance usable as a panel type light source of a back light or the like is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

- 03/14/2002, EAST Version: 1.03.0002

(19) 日本国特許庁(JP)

CO9K 11/06

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-189248

(43)公開日 平成10年(1998)7月21日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

H05B 33/14

H05B 33/14

C09K 11/06

Z

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 18 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顯平9-291150

(71)出顧人 000005887

三井化学株式会社

平成9年(1997)10月23日

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

(31) 優先権主張番号 特顯平8-295043

(32)優先日

平8 (1996)11月7日

(33)優先權主張国

日本(JP)

(72)発明者 中塚 正勝

神奈川県横浜市桑区笠間町1190番地 三井

化学株式会社内

(72)発明者 北本 典子

神奈川県横浜市榮区笠間町1190番地 三井

化学株式会社内

(54)【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、少なくとも1個のアル キル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として 有するフルオランテン誘導体を少なくとも1種含有する 層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【効果】 発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供す る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項2】 少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を含有する層が、発光層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 少なくとも1個のアルキル基、アルコキ 10 シ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を含有する層に、さらに、発光性有機金属錯体を含有する請求項1または2記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送 層を有する請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【請求項6】 少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体が一般式(1)(化1)で表される化合物である請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【化1】

$$X_{8}$$
 X_{9}
 X_{10}
 X_{6}
 X_{1}
 X_{5}
 X_{4}
 X_{3}
 X_{2}
 X_{2}

〔式中、X1~X10は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基 を表し(但し、X1~X10の内少なくとも1個は直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基 を表す)、さらに、X7~X10の隣接するアルキル基と アリール基は互いに結合して、環を形成していてもよ い〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バックライトなどのパネル型光源として使用されてきた

である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有機EL素子)が開発された〔Appl. Phys. Lett., 51、913(1987)〕。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機化合物の種類を選択することにより、種々の色(例えば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光輝度が低く、実用上充分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層として、例えば、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムをホスト化合物、クマリン誘導体、ピラン誘導体をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発20光素子が提案されている〔J.Appl. Phys., 65、3610(1989)〕。また、発光層として、例えば、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(4ーフェニルフェノラート)アルミニウムをホスト化合物、アクリドン誘導体(例えば、Nーメチルー2ーメトキシアクリドン)をゲスト化合物として用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平8ー67873号公報)。しかしながら、これらの発光素子も充分な発光輝度を有しているとは言い難い。現在では、一層高輝度に発光する有機電界発光素子が望まれている。

30 [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供 することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、

⊕一対の電極間に、少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

②少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を含有する層が、発光層である②記載の有機電界発光素子、

②少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を含有する層に、さらに、発光性有機金属錯体を含有する前記②または②記載の有機電界発光素子、

記①~③のいずれかに記載の有機電界発光素子、

⑤一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記の~@のいずれかに記載の有機電界発光素子、

⑥少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体が一般式(1)(化2)で表される化合物である前記①~ ⑤のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである。

[0006]

【化2】

$$X_8$$
 X_9
 X_7
 X_{10}
 X_6
 X_1
 X_5
 X_4
 X_3
 X_2
 X_2

〔式中、X1~X10は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基 20 を表し(但し、X1~X10の内少なくとも1個は直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基 を表す)、さらに、X7~X10の隣接するアルキル基と アリール基は互いに結合して、環を形成していてもよ い〕

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなるものである。

【0008】本発明に係る少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を置換基として有するフルオランテン誘導体(以下、本発明に係る化合物Aと略記する)は、フルオランテン骨格に、置換基として少なくとも1個のアルキル基、アルコキシ基またはアリール基を有する化合物であり、好ましくは、一般式(1)(化3)で表される化合物である。より好ましくは、一般式(1)で表される化合物でおいて、X1~X10の内1~10個がアルキル基、アルコキシ基またはアリール基である化合物であり、より好ましくは、1~6個がアルキル基、アルコキシ基またはアリール基である化合物であり、さらに好ましくは、1~5個がアルキル基、アルコキシ基またはアリール基である化合物であり、さらに好ましくは、1~5個がアルキル基、アルコキシ基またはアリール基である化合物であ

[0009]

【化3】

(式中、X1~X10は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の 10 アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基 を表し(但し、X1~X10の内少なくとも1個は直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の アルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基 を表す)、さらに、X7~X10の隣接するアルキル基と アリール基は互いに結合して、環を形成していてもよ い〕

【0010】一般式(1)で表される化合物において、X1~X10は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但し、X1~X10の内少なくとも1個は直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。尚、アリール基とは、例えば、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。【0011】X1~X10は、好ましくは、水素原子、ハ

ロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原 子)、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキ 30 ル基 (例えば、メチル基、エチル基、n-プロビル基、 イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、sec ー ブチル基、tertーブチル基、nーペンチル基、イソペン チル基、ネオペンチル基、tertーペンチル基、シクロペ ンチル基、n-ヘキシル基、2-エチルブチル基、3, 3ージメチルブチル基、シクロヘキシル基、nーヘプチ ル基、シクロヘキシルメチル基、nーオクチル基、tert ーオクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、 nーデシル基、nードデシル基、nーテトラデシル基、 n-ヘキサデシル基など)、炭素数1~16の直鎖、分 岐または環状のアルコキシ基(例えば、メトキシ基、エ トキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec ーブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、シクロペン チルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基、2-エチルブト キシ基、3,3ージメチルブチルオキシ基、シクロヘキ シルオキシ基、n-ヘプチルオキシ基、n-オクチルオ キシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、n-ノニルオキ シ基、nーデシルオキシ基、nードデシルオキシ基、n -テトラデシルオキシ基、n-ヘキサデシルオキシ基な

【0012】あるいは炭素数4~16の置換または未置 換のアリール基 (例えば、フェニル基、2-メチルフェ ニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル 基、4-エチルフェニル基、4-n-プロピルフェニル 基、4-イソプロピルフェニル基、4-n-ブチルフェ ニル基、4-tertーブチルフェニル基、4-イソペンチ ルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル基、4-n -ヘキシルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル 基、4-n-オクチルフェニル基、4-n-デシルフェ ニル基、2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチ 10 キシ-2-ナフチル基、2-フリル基、2-チエニル ルフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、3,4-ジメチルフェニル基、5-インダニル基、1,2,3, 4-テトラヒドロ-5-ナフチル基、1,2,3,4-テトラヒドロー6ーナフチル基、2ーメトキシフェニル 基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフェニル 基、3-エトキシフェニル基、4-エトキシフェニル 基、4-n-プロポキシフェニル基、4-イソプロポキ シフェニル基、4-n-ブトキシフェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-n-ヘキシルオキシフ ェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-20 n-ヘプチルオキシフェニル基、4-n-オクチルオキ シフェニル基、4-n-デシルオキシフェニル基、2, 3-ジメトキシフェニル基、2,5-ジメトキシフェニ ル基、3,4-ジメトキシフェニル基、2-メトキシー 5-メチルフェニル基、3-メチル-4-メトキシフェ ニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニ ル基、4-フルオロフェニル基、2-クロロフェニル 基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、4*

*-ブロモフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル 基、3、4ージクロロフェニル基、2ーメチルー4ーク ロロフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、 3-クロロ-4-メチルフェニル基、2-クロロ-4-メトキシフェニル基、4-フェニルフェニル基、3-フ ェニルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)フェ ニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、 1-ナフチル基、2-ナフチル基、4-エトキシ-1-ナフチル基、6ーメトキシー2ーナフチル基、7ーエト 基、3ーチエニル基、2ーピリジル基、3ーピリジル 基、4-ピリジル基など)であり、より好ましくは、水 素原子、フッ素原子、塩素原子、炭素数1~10のアル キル基、炭素数1~10のアルコキシ基または炭素数6 ~12のアリール基であり、さらに好ましくは、水素原 子、フッ素原子、塩素原子、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアルコキシ基または炭素数6~10 の炭素環式芳香族基である。

6

【0013】さらに、X7~X10の隣接するアルキル基 とアリール基は互いに結合して、環を形成していてもよ く、例えば、5~7員環を形成していてもよく、例え ば、X8のアルキル基とX9のアリール基が互いに結合 して、置換している炭素原子と共に、例えば、インデン 環を形成していてもよい。

【0014】本発明に係る化合物Aの具体例としては、 例えば、以下の化合物を挙げることができるが、本発明 はこれらに限定されるものではない。

例示化合物

番号

- 1. 1 – メチルフルオランテン
- 1-メチル-3-フェニルフルオランテン 2.
- 2-メチルフルオランテン 3.
- 3-メチル-1-フェニルフルオランテン 4.
- 3-メチル-10-クロロフルオランテン 5.
- 3-エチルフルオランテン 6.
- 3-シクロヘキシルフルオランテン 7.
- **7ーメチルフルオランテン** 8.
- 9. 7-n-ブチルフルオランテン
- 7-メチル-8, 9, 10-トリフェニルフルオランテン 10.
- 7-エチル-8, 9, 10-トリフェニルフルオランテン 11.
- 8-メチルフルオランテン 12.
- 13. `8-エチルフルオランテン
- 1,3-ジメチルフルオランテン 14.
- 2, 3-ジメチルフルオランテン 15.
- 2.3-ジメチルー1-フェニルフルオランテン 16.
- 2. 4-ジメチルフルオランテン 17.
- 2, 5-ジーtertーブチルフルオランテン 18.
- 19. 3, 4-ジメチルフルオランテン

- 21. 7,8-ジメチルフルオランテン
- 22. 7,8-ジ-sec ープチルフルオランテン
- 23. 7.8-ジーn-ヘキシルフルオランテン

[0015]

- 24. 7,10-ジメチルフルオランテン
- 25. 7,10-ジエチルフルオランテン
- 26. 7,10-ジメチル-8-フェニルフルオランテン
- **27.** 7, 10-ジメチル-8-(4'-メチルフェニル)フルオランテン
- 28. 7, 10-ジメチル-8-(4'-メトキシフェニル) フルオランテン
- 29. 7,10-ジメチル-8,9-ジフェニルフルオランテン
- 30. 7, 10-ジメチル-8-(4'-メチルフェニル)-9-フェニル フルオランテン
- 31. 7,10ージエチルー8ーフェニルフルオランテン
- 32. 7,10-ジエチルー8ー(2'-メチルフェニル)フルオランテン
- 33. 7, 10-ジエチル-8-(1'-ナフチル)フルオランテン
- 34. 7,10-ジエチル-8-(4'-エチルフェニル)-9-フェニル フルオランテン
- 35. 7, 10-ジエチル-8-(4'-フェニルフェニル)-9-フェニ ルフルオランテン
- 36. 7, 10-ジェチル-8-(2'-ナフチル)-9-フェニルフルオ ランテン
- 37. 7, 10-ジーn-プロピルー8-フェニルフルオランテン
- 38. 7, 10-ジ-n-プロピル-8-(3'-メチルフェニル) フルオランテン
- 39. 7, 10-ジ-n-プロピル-8-(1'-ナフチル)フルオランテ ン
- 40. 7,10-ジ-n-プロピル-8,9-ジフェニルフルオランテン
- 41. 7,10-ジ-n-プロピル-8-(4'-エチルフェニル)-9-フェニルフルオランテン
- 42. 7,10-ジイソプロピル-8,9-ジフェニルフルオランテン
- 43. 7, 10ージーnーブチルー8, 9ージフェニルフルオランテン
- 44. 7,10-ジーn-ペンチルー8,9-ジフェニルフルオランテン
- 45. 7, 10-ジ-n-ヘキシル-8-(4'-フェニルフェニル)-9 -フェニルフルオランテン
- 46. 8, 9-ジメチルフルオランテン
- 47. 1, 2, 3-トリメチルフルオランテン
- 48. 1, 6, 7, 10-テトラメチルフルオランテン
- 49. 1,6-ジメチル-7,10-ジエチルフルオランテン
- 50. 1, 6, 7, 8, 9, 10 ヘキサメチルフルオランテン

[0016]

- 51. 1ーメトキシフルオランテン
- 52. 2-メトキシフルオランテン
- 53. 3ーメトキシフルオランテン
- 54. 3ーエトキシフルオランテン
- 55. 3-n-ブトキシフルオランテン
- 56. 3-n-ドデシルオキシフルオランテン
- 57. 7ーメトキシフルオランテン
- 58. 8-メトキシフルオランテン

- 60. 8-n-ヘキシルオキシフルオランテン
- 61. 1-メチル-3-メトキシフルオランテン
- 62. 2-メチルー4-メトキシフルオランテン
- 63. 8-クロローターメトキシフルオランテン
- 64. 8-クロローターエトキシフルオランテン
- 65. 9-tert-ブチル-3-メトキシフルオランテン
- 66. 3, 9-ジメトキシフルオランテン
- 67. 3,9-ジェトキシフルオランテン
- 68. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-オクタフルオロー1, 6-ジメトキシフルオランテン
- **69.** 1, 4, 8-トリメトキシフルオランテン
- 70. 2, 4, 8--トリメトキシフルオランテン

[0017]

- 71. 2-フェニルフルオランテン
- 72. 3-フェニルフルオランテン
- 73. 7-フェニルフルオランテン
- 74. 7-(4'-エトキシフェニル)フルオランテン
- 75. 8-フェニルフルオランテン
- 76. 8-(1'-ナフチル) フルオランテン
- 77. 2, 5-ジ(3'-メチルフェニル) フルオランテン
- 78. 3, 4-ジフェニルフルオランテン
- 79. 7.9-ジフェニルフルオランテン
- 80. 7,9-ジ(4'-メチルフェニル)フルオランテン
- 81. 7, 9-ジ(4'-メトキシフェニル) フルオランテン
- 82. 7, 9-ジフェニル-8, 10-ジエチルフルオランテン
- 83. 7, 9ージフェニルー8, 10ージメトキシフルオランテン
- 84. 7, 10-ジフェニルフルオランテン
- 85. 7, 10-ジ(4'-エチルフェニル) フルオランテン
- 86. 7, 10-ジ(4'-tert-ブチルフェニル) フルオランテン
- 87. 7, 10-ジ(2'-ナフチル) フルオランテン
- 89. 7,10-ジフェニル-8-クロロフルオランテン
- 90. 7, 10-ジフェニル-3, 4-ジメチルフルオランテン
- 91. 7, 10-ジフェニルー2-メトキシフルオランテン
- 92. 7,10-ジフェニル-8,9-ジメチルフルオランテン
- 93. 7,10-ジフェニル-8,9-ジ-n-ブチルフルオランテン
- 94. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ-n-ヘキシルオキシフルオラン テン
- 95. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジクロロフルオランテン

[0018]

40

- 96. 8, 9ージフェニルフルオランテン
- 97. 8, 9-ジ(4'-メチルフェニル) フルオランテン
- 98. 8, 9-ジ(4'-クロロフェニル) フルオランテン
- 99. 3, 7, 10-トリフェニルフルオランテン
- 100. 7,8,10-トリフェニルフルオランテン
- 101. 7, 8, 10-トリ(3'-メチルフェニル) フルオランテン
- 102. 7.8.10-トリ(4'-メチルフェニル)フルオランテン
- 103. 7,8,10-トリ(4'-メトキシフェニル)フルオランテン
- 104. 7, 8, 10ートリ(3'ーフルオロフェニル)フルオランテン

- 106. 7, 10-ジフェニル-8-(4'-メトキシフェニル) フルオラン テン
- 107. 7, 10-ジフェニル-8-(4'-クロロフェニル) フルオランテン
- 108. 7, 10-ジフェニル-8-(4'-フェニルフェニル) フルオラン テン
- 109. 7-フェニル-8, 10-ジ(4'-メチルフェニル) フルオランテン
- 110. 10-フェニル-7, 8-ジ(3'-メチルフェニル) フルオランテン
- 111. 10-フェニル-7, 8-ジ(3'-エトキシフェニル) フルオラン テン
- 112. 7, 8, 10-トリフェニルー2-tert-ブチルフルオランテン
- 113. 7,8,10-トリフェニルー3-クロロフルオランテン
- 114. 7, 8, 10ートリフェニルー9ーエチルフルオランテン
- 115. 7,8,10-トリフェニルー9-メトキシフルオランテン
- 116. 7,8,10-トリフェニルー9-フルオロフルオランテン
- 117. 7, 10-ジフェニル-8-(4'-エチルフェニル)-9-n-ペンチルフルオランテン
- 118. 7, 10-ジフェニル-8-(4'-メチルフェニル)-9-メトキ シフルオランテン
- 119. 7, 10-ジフェニル-8-(2'-メチルフェニル)-9-クロロフルオランテン
- 120. 10-フェニル-7, 8-ジ(4'-メチルフェニル)-9-メチルフルオランテン

[0019]

- 121. 3, 4, 7, 10-テトラフェニルフルオランテン
- 122. 3, 7, 8, 10-テトラフェニルフルオランテン
- 123. 7, 8, 9, 10-テトラフェニルフルオランテン
- 124. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ (4'-メチルフェニル) フルオ ランテン
- 125. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ(4'-tert-ブチルフェニル) フルオランテン
- 126. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ (4' -メトキシフェニル) フル オランテン
- 127. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ(3'-フルオロフェニル) フル オランテン
- 128. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ (4'-クロロフェニル) フルオ ランテン
- 129. 7, 10-ジフェニル-8, 9-ジ (1'-ナフチル) フルオランテン
- 130. 7, 10-ジ(4'-エチルフェニル)-8, 9-ジフェニルフルオ ランテン
- 131. 7, 10-ジ(3', 4'-ジメチルフェニル)-8, 9-ジフェニ ルフルオランテン
- 132. 7, 10-5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4'-4)+5(4
- 133. 7,9,10ートリフェニルー8ー(2',4'ージメチルフェニル

14

134. 7, 9, 10-トリフェニル-8-(2'-ナフチル) フルオランテ ン

135. 7, 9, 10-トリフェニル-8-(1', 2', 3', 4'-テトラヒドロ-6'-ナフチル) フルオランテン

[0020]

136. 8, 10-ジフェニル-7, 9-ジ(4'-メチルフェニル) フルオ ランテン

137. 8, 10-ジフェニル-7, 9-ジ (3'-エトキシフェニル) フル オランテン

138. 7, 8, 9, 10-テトラフェニルー3-クロロフルオランテン

139. 7,8,9,10ーテトラフェニルー2ーエチルフルオランテン

140. 7,8,9,10-テトラフェニルー2-メトキシフルオランテン

141. 3, 7, 8, 9, 10-ペンタフェニルフルオランテン

142. 3, 4, 7, 8, 9, 10-ヘキサフェニルフルオランテン

さらには、下記式(143)~式(145)(化4~化 6)

143.

[0021]

【化4】

144. 【0022】 【化5】

$$C_2H_5$$
 C_2H_5

145. 【0023】 【化6】

【0024】本発明に係る化合物Aは、其自体公知の方法に従って製造することができる。例えば、Ber. Dtsch. Chem. Ges., 71、774 (1938)、Tetrahedron, 22

*(1977)、Indian J. Chem. Sect.B、16B、152 (1978)、Indian J. Chem. Sect.B、19B、750 (1980)、Indian J. Chem. Sect.B、22B、225 (1983)、Aust. J. Chem., 21、2237 (1968)、Curr. Sci., 40、463 (1971)、Curr. Sci., 45、254 (1976)、J. Chem. Soc., 1949、120 555、J. Chem. Soc., 1954、227、J. Amer. Chem. Soc., 90、566 (1968)、Liebig Ann. Chem., 739、159 (1970)、J. Amer. Chem. Soc., 115、11542 (1993)に従って製造することができる。すなわち、例えば、シクロペンタ(a) アセナフチレンー8ーオン誘導体とアセチレン誘導体を反応させ、脱一酸化炭素化することにより製

造することができる。

【0025】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間 に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少な くとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する 30 化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子 輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入 輸送成分を含有する正孔注入輸送層または/および電子 注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることも できる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機 能、正孔輸送機能または/および電子注入機能、電子輸 送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層また は/および電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とす ることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送 層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子 (一層型の素子) の構成とすることもできる。また、正 孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれ の層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、 正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層 において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を 別々に設けて構成することもできる。

【0026】本発明の有機電界発光素子において、本発明に係る化合物Aは、正孔注入輸送成分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、正孔注入輸送成分または発光成分に用いることがより好ましく、

界発光素子においては、本発明に係る化合物Aは、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

15

【0027】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E)陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。

(D)型の素子構成としては、発光成分のみを一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子を包含するものであるが、より好ましくは、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、

(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図7)、または(H)発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図8)の形態である。

【0028】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層または/および発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発30光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子、(G)型素子または(H)型素子であり、さらに好ましくは、(A)型素子、(C)型素子、(F)型素子または(H)型素子である。

【0029】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。

(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入 輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、 7は電源を示す。

【0030】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート (例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わ

らに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

【0031】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陽極に使用する電極物質として は、例えば、金、白金、銀、銅、コバルド、ニッケル、 パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、ITO (インジウム・ティン・オキサイド)、ポ リチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができ る。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、ある いは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質 を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法によ り、基板の上に形成することができる。また、陽極は一 層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよ い。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百 Ω/\Box 以下、より好ましくは、5~50 Ω/□程度に設定す る。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよる が、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、 10~500nm程度に設定する。

【0032】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0033】本発明において用いる他の正孔注入輸送機能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体(例えば、4,4'ービス (N-7x=L)-N-(4"-x+L) アミノ〕ビフェール、4,4'ービス (N-7x=L) アミノ〕ビフェール、7 アミノ〕ビフェール、4,4'ービス (N-7x=L) アミノ〕ビフェール、4,4'ービス (N-7x=L) アミノ〕ビフェール、4,4'ービス (N-7x=L) アミノ〕ビフェール、4,4'ービス (N-7x=L) アミノ〕ビフェール)アミノ〕ビフェール、3,3'ージメチルー4,4'ービス (N-7x=L) アミノ〕ビフェール)アミノ〕ビフェール)アミノ〕ビフェール)アミノ〕ビフェール)アミノ」ビフェール)アミノ」フェール」シクロへキサン、9,10ービス (N-(4'-x+L)) アミノ〕フェール)ーNー(4"ーnーブチルフェニル)アミノ〕フェール)トレン、3,8ービス (N,N-ジフェ=L) アミノ

N, N-ビス (4", 4"'-ビス(N', N' -ジ (4 ーメチルフェニル) アミノ] ビフェニルー4ーイル] ア ニリン、N,N'ービス〔4- (ジフェニルアミノ) フ ェニル) -N, N' -ジフェニル-1, 3-ジアミノベ ンゼン、N, N'ービス〔4ー(ジフェニルアミノ)フ ェニル〕 - N,N' - ジフェニルー 1,4 - ジアミノベ ンゼン、5,5" ービス [4- (ビス[4-メチルフェ ニル] アミノ) フェニル] -2, 2':5', 2" -タ ーチオフェン、1,3,5-トリス (ジフェニルアミ ノ) ベンゼン、4,4',4"-トリス (N-カルバゾ 10 リル) トリフェニルアミン、4,4',4"ートリス (N-(3"'-メチルフェニル)-N-フェニルアミ ノ) トリフェニルアミン、1,3,5-トリス (N-(4'ージフェニルアミノフェニル) フェニルアミノ〕 ベンゼンなど)、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポ リーN - ビニルカルバゾール誘導体がより好ましい。本 発明に係る化合物Aと他の正孔注入輸送機能を有する化 合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める本発明 に係る化合物Aの割合は、好ましくは、 $0.1\sim40$ 重 量%程度に調製する。

17

【0034】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の発光 機能を有する蛍光性化合物(例えば、アクリドン誘導 体、キナクリドン誘導体、多環芳香族化合物〔例えば、 ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレ ン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニ ルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジ エン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス (フェニルエチニル) アントラセン、1,4-ビス (9' -エチニルアントラセニル) ベンゼン、4,4' ービス (9" -エチニルアントラセニル) ビフェニ ル〕、トリアリールアミン誘導体〔例えば、正孔注入輪 送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げるこ とができる〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キ ノリノラート) アルミニウム、ビス (10-ベンゾ[h] キノリノラート) ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシ フェニル) ベンゾオキサゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボ ンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、 5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩〕、 スチルベ ン誘導体〔例えば、1, 1, 4, 4ーテトラフェニルー 1, 3-ブタジエン、4, 4'-ビス(2, 2-ジフェ ニルビニル) ビフェニル〕、クマリン誘導体〔例えば、 クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、 クマリン106、クマリン138、クマリン151、ク マリン152、クマリン153、クマリン307、クマ

ン338、クマリン343、クマリン500〕、ピラン 誘導体〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘 導体 〔例えば、ナイルレッド〕、ベンゾチアゾール誘導 体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘 導体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリ -N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオ フェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘 導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレ ンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレ ンおよびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよ びその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導 体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など) を 少なくとも1種用いて形成することができる。 本発明の 有機電界発光素子においては、発光層に本発明に係る化 合物Aを含有していることが好ましい。本発明に係る化 合物Aと他の発光機能を有する化合物を併用する場合、 発光層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ま しくは、0.001~99.999重量%程度、より好 ましくは、0.01~99.99重量%程度、さらに好 ましくは、0.1~99.9重量%程度に調製する。 【0035】本発明において用いる他の発光機能を有す る化合物としては、発光性有機金属錯体がより好まし い。例えば、J. Appl. Phys., <u>65</u>、3610(1989)、特開 平5-214332号公報に記載のように、発光層をホ スト化合物とゲスト化合物 (ドーパント) とより構成す ることもできる。本発明に係る化合物Aを、ホスト化合 物として用いて発光層を形成することができ、さらに は、ゲスト化合物として用いて発光層を形成することも できる。本発明に係る化合物Aを、ゲスト化合物として 用いて発光層を形成する場合、ホスト化合物としては、 発光性有機金属錯体が好ましい。この場合、発光性有機 金属錯体に対して、本発明に係る化合物Aを、好ましく は、0.001~40重量%程度、より好ましくは、

10重量%程度使用する。 【0036】本発明に係る化合物Aと併用する発光性有 機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発 光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置 換の8-キノリノラート配位子を有する発光性有機アル ミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属 錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で 表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることがで きる。

0.01~30重量%程度、特に好ましくは、0.1~

位子を表す)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O -Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を

19 $(Q)_2 - A_1 - O - A_1 - (Q)_2$ (c) (式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0037】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ト リス (4-メチル-8-キノリノラート) アルミニウ ム、トリス(5ーメチルー8ーキノリノラート)アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、トリス (4,5-ジメチルー8-キ ノリノラート) アルミニウム、トリス (4,6-ジメチ ルー8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メ 10 キシー8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-チル-8-キノリノラート) (フェノラート) アルミニ ウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2ー メチルフェノラート) アルミニウム、 ビス (2ーメチル -8-キノリノラート) (3-メチルフェノラート) ア ルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチルー8ーキノリノラート)(2ーフェニルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、 【0038】 ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス(2 -メチル-8-キノリノラート)(2,3-ジメチルフ ェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ ノリノラート) (2,6-ジメチルフェノラート) アル ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (3, 4-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 ーキノリノラート) (3,5-ジーtertーブチルフェノ ラート) アルミニウム、ビス (2-メチルー8-キノリ ノラート) (2, 6ージフェニルフェノラート) アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2, 4, 6-トリフェニルフェノラート) アルミニウ ム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2, 4,6-トリメチルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-x+v-8-+y)ーテトラメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2 -メチル-8-キノリノラート)(1-ナフトラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラー ト) (2-ナフトラート) アルミニウム、ビス(2,4 ージメチルー8ーキノリノラート)(2-フェニルフェ ノラート) アルミニウム、ビス (2, 4ージメチルー8 -キノリノラート)(3-フェニルフェノラート)アル ミニウム、ビス(2,4ージメチルー8ーキノリノラー ト) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチルー8ーキノリノラート)(3,5-ジーtert-

ブチルフェノラート) アルミニウム、

アルミニウム-μ-オキソービス (2-メチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム、ビス (2,4-ジメチル -8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービ ス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラ ート) アルミニウムーμーオキソービス (2ーメチルー 4-エチル-8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)ア ルミニウムールーオキソービス(2ーメチルー4ーメト メチルー5ーシアノー8ーキノリノラート) アルミニウ ム-μ-オキソービス(2-メチルー5-シアノー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-メチルー5 ートリフルオロメチルー8-キノリノラート) アルミニ ウムールーオキソービス (2ーメチルー5ートリフルオ ロメチルー8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙 げることができる。勿論、発光性有機金属錯体は、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0040】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注 入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の電子注 入輸送機能を有する化合物(例えば、有機金属錯体〔例 えば、トリス (8ーキノリノラート) アルミニウム、ビ ス(10-ベンゾ(h) キノリノラート) ベリリウム〕、 オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、トリア ジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキ サリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フ ルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体な ど)を少なくとも1種用いて形成することができる。本 発明に係る化合物Aと他の電子注入輸送機能を有する化 合物を併用する場合、電子注入輸送層中に占める本発明 に係る化合物Aの割合は、好ましくは、0.1~40重 量%程度に調製する。本発明においては、本発明に係る 化合物Aと有機金属錯体〔例えば、前記一般式(a)~ 一般式(c)で表される化合物〕を併用して、電子注入 輸送層を形成することは好ましい。

【0041】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陰極に使用する電極物質として は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マ グネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーイ ンジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、 マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム ーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アル ミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙 げることができる。これらの電極物質は、単独で使用し てもよく、あるいは複数併用してもよい。

着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定するのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000 nm程度、より好ましくは、10~500 nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0043】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層 (例えば、正孔注入輸送層) を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0044】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例 えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法 (例え ば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、 バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼ ット法など) により薄膜を形成することにより作製する ことができる。真空蒸着法により、各層を形成する場 合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、 10-5 Torr程度以下の真空下で、50~400℃程度の ボート温度(蒸着源温度)、−50~300℃程度の基 板温度で、0.005~50 nm/sec 程度の蒸着速度 で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送 層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連 続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電 界発光素子を製造することができる。真空蒸着法によ り、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層 を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れ た各ボートを個別に温度制御して、共蒸着することが好

【0045】溶液塗布法により、各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキ

22

10 ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキ サイド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンおよび その誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフ ェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンお よびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘 導体等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂 は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよ

【0046】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー ル、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチ ルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶 媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、 N. Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセ トアミド、1ーメチルー2ーピロリドン、1,3ージメ チルー2-イミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイ ド等の極性溶媒) および/または水に溶解、または分散 させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成す ることができる。

【0047】尚、分散する方法としては、特に限定するものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、0.1~50重量%程度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度である。尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に

層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量%程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好ましくは、15~90重量%程度に設定する。

【0048】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5nm~5μm程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止 する目的で、保護層 (封止層) を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオ 10 イル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカ ーボン油などの不活性物質中に封入して保護することが できる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機 高分子材料 (例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シ リコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレ ン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリ エチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例 えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶 緑性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、 金属硫化物)、さらには光硬化性樹脂などを挙げること ができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよ く、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造 であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0049】また、電極に保護膜として、例えば、金属酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極は30その表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0050】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。 尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0051]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1

厚さ200nmのITO透明電極 (陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま

ルーN-(3" -メチルフェニル)アミノ〕 ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと7-メチルフルオランテン (例示化合物番号8の化合物)を、異なる蒸着源から、 蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに共蒸着 (重量比100:0.5)し、発光層とした。次に、ト リス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入 輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、 蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を 作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま 実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、12Vの直流電圧を印加したところ、55mA/cm 2 の電流が流れた。輝度2250cd/m² の青色の発 光が確認された。

2.4

【0052】実施例2~26

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 20 番号8の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号1 1の化合物(実施例2)、例示化合物番号24の化合物 (実施例3)、例示化合物番号29の化合物(実施例 4)、例示化合物番号31の化合物(実施例5)、例示 化合物番号35の化合物(実施例6)、例示化合物番号 39の化合物 (実施例7)、例示化合物番号46の化合 物 (実施例8)、例示化合物番号53の化合物 (実施例 9)、例示化合物番号66の化合物(実施例10)、例 示化合物番号72の化合物(実施例11)、例示化合物 番号75の化合物(実施例12)、例示化合物番号77 の化合物 (実施例13)、例示化合物番号82の化合物 (実施例14)、例示化合物番号84の化合物(実施例 15)、例示化合物番号91の化合物(実施例16)、 例示化合物番号97の化合物(実施例17)、例示化合 物番号100の化合物(実施例18)、例示化合物番号 104の化合物 (実施例19)、例示化合物番号111 の化合物(実施例20)、例示化合物番号113の化合 物(実施例21)、例示化合物番号117の化合物(実 施例22)、例示化合物番号123の化合物(実施例2 3)、例示化合物番号141の化合物(実施例24)、 例示化合物番号143の化合物(実施例25)、例示化 合物番号145の化合物(実施例26)を使用した以外 は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作 製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直 流電圧を印加したところ、青色~緑の発光が確認され た。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表1、2) に示した。

【0053】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物

キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムだけを用いて、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表2)に示した。

【0054】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物*

*番号8の化合物を使用する代わりに、N-メチル-2-メトキシアクリドンを使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表2)に示した。

26

【0055】

【表1】

第1表

有機電界	輝度	電流密度
発光素子	$(c d/m^2)$	(mA/cm²)
実施例 2	2270	5 6
芝施例 3	2250	5 2
芝施例 4	2230	5 3
実施例 5	2180	5 6
実施例 6	2240	5 4
実施例7	2210	5 3
夹施例 8	2180	5 6
芝施例9	2160	5 4
芝施例10	2260	5 2
芝施例11	2230	5 5
芝施例12	2250	5 4
実施例13	2230	5 5
実施例14	2220	5 5
実施例15	2260	5 2
芝施例16	2280	54
実施例17	2300	5 6
実施例18	2270	5 3

※ ※【表2】

[0056]

第1表 (続き)

有機電界 発光素子	輝 度 (cd/m²)	電流密度 (mA/ϲ㎡)
実施例20	2230	5 3
実施例21	2240	5 5
実施例 2 2	2250	5 3
実施例23	2280	56
実施例 2 4	2230	5 4
実施例25	2230	5 3
実施例26	2240	5 5
比較例1	1170	8 2
比較例 2	1550	74

【0057】実施例27

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'ーピス〔Nーフェニ ルーN- (3" -メチルフェニル) アミノ〕 ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフ ェノラート) アルミニウムと例示化合物番号124の化 合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/se c で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機 電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印 加したところ、58mA/cm²の電流が流れた。輝度2 270 c d/m² の青色の発光が確認された。

【0058】実施例28

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス [N-フェニ ルーN- (3" -メチルフェニル) アミノ〕 ビフェニル

* し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムール ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 20 ーオキソービス(2-メチルー8-キノリノラート)ア ルミニウムと例示化合物番号131の化合物を、異なる 蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚 さに共蒸着(重量比100:2.0)し、発光層とし た。次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム を、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着 し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシ ウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で200nmの 厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電 界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態 30 を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、 乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、5 7 m A / cm² の電流が流れた。輝度2320 c d / m² の青色の発光が確認された。

【0059】実施例29

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'ービス〔N-フェニ ルーN- (3" ーメチルフェニル) アミノ〕 ビフェニル を、蒸着速度0.2 n m/sec で 7 5 n m の 厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート) アルミニウ ムーμーオキソービス(2,4ージメチルー8ーキノリ ノラート) アルミニウムと例示化合物番号108の化合 物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で 50nmの厚さに共蒸着 (重量比100:4.0) し、 発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)ア

厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上 に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界 発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加し たところ、60mA/cm² の電流が流れた。輝度213 $0 c d/m^2$ の青色の発光が確認された。

29

【0060】実施例30

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'ービス〔Nーフェニ ルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ〕 ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物番号134の化 20 合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50 n mの厚さに共蒸着 (重量比100:1.0) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/se c で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機 電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印 30 加したところ、58mA/cm² の電流が流れた。輝度1 970 c d/m² の青色の発光が確認された。

【0061】実施例31

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、I TO透明電極上に、4,4'-ビス (N-フェニ ルーN- (3" -メチルフェニル) アミノ〕 ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、例示化 合物番号126の化合物を、蒸着速度0.2nm/sec で50 n mの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、そ の上に、1,3-ビス〔5'-(p-tert-ブチルフェ ニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール-2' -イル] ベンゼンを、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚 さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で20

し、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽 の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、14 Vの直流電圧を印加した ところ、48mA/cm² の電流が流れた。輝度1740 cd/m²の青色の発光が確認された。

30

【0062】実施例32

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号136の化合 物を、蒸着速度0.2nm/sec で55nmの厚さに蒸 着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビス (5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールー2'ーイル]ベンゼンを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nmの厚さに蒸着し、電子注入 輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、 蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を 作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま 実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、15Vの直流電圧を印加したところ、68mA/cm ² の電流が流れた。輝度1150cd/m² の青色の発 光が確認された。

【0063】実施例33

厚さ200mmのIT〇透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリーNービニルカルバゾール (重量平均分子量1 50000)、例示化合物番号6の化合物、クマリン6 ("3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルア ミノクマリン"(緑色の発光成分)〕、およびDCM1 ("4-(ジシアノメチレン)-2-メチルー6-(4'ージメチルアミノスチリル)ー4Hーピラン" (オレンジ色の発光成分)〕を、それぞれ重量比10 0:5:3:2の割合で含有する3重量%ジクロロエタ ン溶液を用いて、ディップコート法により、400 n m の発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス 基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽 を3×10-6Torrに減圧した。さらに、発光層の上に、 3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル--5-(4"-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾー ルを、蒸着速度0.2nm/sec で20nmの厚さに蒸 着した後、さらにその上に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度0.2 n m/sec で30 nmの厚さに蒸着し電子注入輸送層とした。さらにその 上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec

極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、74mA/cm²の電流が流れた。輝度1020cd/m²の白色の発光が確認された。

31

【0064】実施例34

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリーN-ビニルカルバゾール(重量平均分子量1 50000)、1,3-ビス(5'-(p-tert-ブチ ルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル] ベンゼンおよび例示化合物番号42の化合物を、 それぞれ重量比100:30:3の割合で含有する3重 量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法に より、300nmの発光層を形成した。次に、この発光 層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固 定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。さら に、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0. 2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着 (重量比1 0:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。 作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの 直流電圧を印加したところ、76mA/cm²の電流が流 れた。輝度1120cd/m²の青色の発光が確認され た。

【0065】比較例3

実施例34において、発光層の形成に際して、例示化合物番号42の化合物の代わりに、1,1,4,4ーテトラフェニルー1,3ーブタジエンを使用した以外は、実施例34に記載の方法により有機電界発光素子を作製し30た。作製した有機電界素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、86mA/cm²の電流が流れた。輝度680cd/m²の青色の発光が確認された。

【0066】実施例35

厚さ200nmのITO透明電極 (陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、

4, 4'-ビス [N-フェニル-N-(3"-メチルフ ェニル) アミノ) ビフェニル、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムーμーオキソービス (2 -メチル-8-キノリノラート) アルミニウムおよび例 示化合物番号73の化合物を、それぞれ重量比100: 40:60:1の割合で含有する3重量%ジクロロエタ ン溶液を用いて、ディップコート法により、300nm の発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス 基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽 10 を3×10-6Torrに減圧した。さらに、発光層の上に、 マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で20 0 n mの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加した ところ、66mA/cm² の電流が流れた。輝度750c d/m²の青色の発光が確認された。

[0067]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電 界発光素子を提供することが可能になった。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【符号の説明】

30 1 基板

2 陽極

3 正孔注入輸送層

3 a 正孔注入輸送成分

4 発光層

4 a 発光成分

5 電子注入輸送層

5" 電子注入輸送層

5a 電子注入輸送成分

6 陰極

40 7 電源

6 4

【図4】



